حذف مقایسهای مواد آلی فرار از محیط آبی با استفاده از اُزن، آهن/پراکسیدهیدروژن و ماورای بنفش/آهن/پراکسید هیدروژن

پریزاد رضائی بهبهانی وفا*، محمد یوسفی ، شهرام ارزانی

گروه مهندسی شیمی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیدہ	مشخصات مقاله
مواد آلی فرار (VOCهـا) از مهمترین و خطرنـاکترین آلاینـدههـای موجود در	تاريخچه مقاله:
محیطهای آبی میباشند که به دلیل سمیت بالا و مضرات فراوان بر سلامتی انسان	دریافت: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
و سایر موجودات باید به طور کامل از محیطهای آبی حذف گردند. از بین روشهای	دریافت پس از اصلاح: ۸ مرداد ۱۴۰۲
مطالعه شـــده بر روی حـذف VOCهـا، فرآینـدهـای ازنـاســیون، Fe/H2O2 و	پذیرش نهایی: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
UV/Fe/H2O2 از بازدهی حذف بالایی برخوردار هستند. در این پژوهش حذف فنول	کلمات کلیدی:
از محیط آبی توسـط فرآیندهای ازناسـیون، Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 در مقیاس	VOCs
آزمایشـگاهی انجام شـد. برای انجام آزمایشها و تأثیر بر هم کنش بین پارامترها و	فنول
تعیین شرایط بهینه، طراحی آزمایش به روش RSM انجام شـد. کلیه آزمایشها در	Fe/H ₂ O ₂ UV/Fe/H ₂ O ₂
دمای محیط انجام شــد. پارامترهای H2O2 ،Fe2O3 بر حســب میلی مولار و زمان	رتابیون ازناسیون
واکنش (دقیقه) برای فرآیندهای Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 و پارامترهای pH،	RSM
جریان گاز ازن و زمان واکنش برای فرآیند ازناســیون به عنوان پارامترهای با	
اثرگذاری بالا بر درصـد حذف شــناخته شـدند. در شـرایط بهینه پارامترها با روش	
Fe/H2O2 حـذف ۹۹ درصــدی فنول از محلول هـای آبی و بـا روش فنتون	
UV/Fe/H2O2 حذف ۹۹/۳ و با فرآیند ازناسیون حذف ۹۹/۵ درصدی فنول حاصل	
گردید. مقایسه فرآیندهای Fe/H ₂ O ₂ و UV/Fe/H ₂ O و زناسیون نشان داد که هر	
سه فرآیند قابلیت حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با بازده بالا را دارا میباشند، اما	
فرآیند ازناسیون در مدت زمان کمتری نسبت به فرآیندهای دیگر قادر به حذف	
آلایندهها از پساب خواهد بود. با استفاده از روش RSM معادله درجه دوم با ضریب	
همبستگی بسیار بالایی برازش شد. مقادیر R ² و R ² (adj) مدل پیشبینی شده برای	
حـذف فنول در فرآینـد Fe/H2O2 بـه ترتیـب ٪۹۵/۹۲ و ٪۹۲/۲۵ و در فرآینـد	
UV/Fe/H2O2 به ترتیب ٪۹۶/۰۰ و ۲۲/۴۱ و در فرآیند ازناسیون به ترتیب	
۹۵/٪۷۸ و ٪۹۱/۹۹ به دست آمد.	

* عهده دار مکاتبات

 $parizad_re2005@yahoo.com$

حقوق ناشر محفوظ است.

۱– مقدمه

با رشــد جوامع و تکنولوژی و صــنایع مختلف، میزان فاضلابهای صنعتی حاوی آلایندههای سمی و خطرناک آلی نیز افزایش یافته که مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده است. وجود آلایندههای مختلف آلی در محیطهای آبی در سالهای اخیر به یک مسئله مهم محیط زیستی تبدیل شــده اســت [۱]. از این رو توسـعه تکنولوژیهای مؤثر برای کاهش و حذف ترکیبات سمی و خطرناک از آب و فاضلاب از جمله مسائل مهم در سطح جهان مطرح شدهاند [۲, ۳]. تركيبات آلى فرار (VOC') از جمله تولوئن، از مهمترين آلایندههای محیط زیستی هستند که باعث آلودگی آب و هوا می، شوند. این ترکیبات از صنایع مختلف شیمیایی، نساجی، نفت و پتروشیمی به محیط انتشار می یابند. بیشتر VOCها برای انسان سمی و سرطانزا هستند مانند بنزن، فرمالدئید، وینیل کلرید، بی فنیلهای پلی کلره و غیره، که توسط آژانس بين المللي تحقيقات سرطان به عنوان سم پروتوپلاسمي سرطانزا گروه ۱ طبقه بندی شدهاند [۴]. به دلیل اثرات زیانبار این ترکیبات بر سلامت انسان و حیوانات، اثرات نامطلوب بر تجزیه و رشـد گیاهان و تغییرات آب و هوا لازم است تا از انتشار این ترکیبات به هوا جلوگیری به عمل آید. در سالهای اخیر قوانین محیط زیستی، فشارهای زیادی برای کم كردن انتشار اين تركيبات به محيط بر صنايع اعمال كرده است. به دلیل عوارض شدید و افزایش انتشار این ترکیبات، رها کردن VOCها به محیط با قوانین سـخت گیرانه تری مواجه است. بر اساس شیوهنامه گوتوبورگ^۲ حداکثر انتشار ترکیبات فرار به محیط تا سال ۲۰۲۰ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید نزدیک به نصف میزان انتشار آن در سال ۲۰۰۰ کاهش یابد [۵].

VOCها به دلیل سمیت بالا از مهمترین و خطرناکترین آلایندههای موجود در محیطهای آبی میباشنند که به دلیل عوارضی مانند ایجاد سرطان، بیماریهای چشم، حساسیتهای پوستی، سردرد، خستگی، کاهش عملکرد ریهها و تنگی نفس باید به طور کامل از محیطهای آبی حذف گردند [۶].

ترکیبات آلی فرار (VOC) به دلیل درگیری آنها در تشکیل تیرگی جو و سمیت بالقوه و سرطانزایی برای سلامتی انسان، مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند [۷]. با استفاده از

جذب [۵]، احتراق کلتالیزوری [۶] یا روشهای بیولوژیکی [۸] تلاشهای قلبل توجهی در حذف VOCها، به ویژه VOCهای غلیظ متصاعد شده از کارخانههای صنعتی انجام شده است. VOCهای کم غلظت، به دلیل تعامل محدود آن ها با گونه های فعال، با این وجود، به سـختی با یک روش تخریب میشـوند. آنها با متمركز شـدن با احتراق كاتاليزوري بعدى (فرآيند مصـرف انرژی زیاد) به طور متداول از بین میروند. به علاوه، این روشها هنوز نمی توانند شرایط محیطی متعددی مانند آلودگی هوای داخل را برآورده کنند. بنابراین، توسعه فرآیندهای آسان به سمت اکسیداسیون کامل VOCهای کم غلظت در شرایط ملایم با توجه به صرفهجویی در مصرف انرژی و ایمنی بسیار مطلوب است. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته ، Fenton [H₂O₂ , Fe²⁺] ، از جمله (H₂O₂ (AOP) ، از جمله ا UV / H₂O₂ .UV / Fenton و غیره، به فناوریهای اساسی برای تصفیه فاضلاب تبدیل شدهاند [۹–۱۴]. تولید درجا بسیار فعال، غیر خاص اما کوتاه مدت HO[·] از تجزیه H₂O₂ در گیر در این فرایندها، توسط اشعه ماورا بنفش یا +Fe² ایجاد می شود [۱۵–۲۱]. رادیکالهای HO[.] نقش اصلی در اکسیداسیون كارآمد آلايندههاي آلي و حتى مواد معدني آنها به CO₂ دارند. جللب توجه است که HO همچنین یک نوع فعال مهم برای تخریب VOC در دمای ملایم تحت تیمارهای VOCها و به طور گسترده مورد مطالعه، مانند اکسیداسیون فوتوکاتالیستی (PCO) [۲۲] و اکسیداسیون کاتالیزوری با کمک ازن (OZCO) است [۲۴, ۲۴].

در چند پژوهش [۲۵-۲۷] تخریب بنزن، با استفاده از کلتالیزورهای مبتنی بر TiO و MnO همراه با تابش اشعه ماورا بنفش مطالعه شده است. کاتالیزورها از طریق PCO و OZCO رادیکالهای HO تولید می کنند تا بنزن به طور کامل حذف شود. با این وجود، فرآیند تولید HO به شدت به خصوصیات سطح کاتالیزورها و رطوبت سیستم واکنش بستگی دارد [۲۵]. علاوه بر این، هم تجمع گونههای اکسید شده ناقصی که در طی واکنش ایجاد شدهاند و هم مولکولهای آب جذب شده در سایتهای فعال کاتالیزورهای جامد به راحتی باعث غیرفعال شدن کاتالیزوری می شوند [۲۸].

برخی محققین از سـیســتمهای بیوراکتور غشـایی در جداسـازی زیســتی ترکیبات آلی فرار حاصــل از فاضــلاب

¹ Volatile organic compound

² Gotoborg

پتروشیمی به نتایج مناسبی دست یافتند [۲۹]. همچنین به علت تشدید فرایند انتقال جرم با افزایش میدان گرانشی در بسترهای آکنده دوار، برخی مطالعات به مدلسازی انتقال جرم در جذب مواد آلی فرار در این بسترها پرداخته شد [۳۰].

در تحقیقات جدید، عملیات کاتالیزوری VOCها در دمای معمولی با فلزات نجیب طلا، نقره، پلاتین و پالادیم روی اتیل استات [۳۱] و استفاده از پلاسمای غیر حرارتی برای حذف سیکلوهگزان به عنوان یک آلاینده سمی از هوا [۳۳] مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اخیراً از کاتالیزور توسعیافته روی- فوم نیکل (D-NiO1- δ /NF۳) عملکرد کاتالیزوری عالی برای ازنزنی تولوئن با بازده حذف ۱۰۰٪ در ۴۵۰ دقیقه، استفاده شده است [۳۳].

در پژوهش حاضر حذف فنول از محیط آبی توسط فرآیندهای ازناسیون، 2Fe/H₂O و UV/Fe/H₂O در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و پارامترهای مؤثر بر آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایشها و تأثیر بر هم کنش بین پارامترها و تعیین شرایط بهینه، طراحی آزمایش به روش RSM صورت پذیرفت.

همچنین از کاتالیست آهن که یک عنصر فراوان و غیر سمی هست استفاده شده است که کنترل هیدروژن پراکسید را آسان میکند و از نظر محیط زیست ایمن می باشد. استفاده از لامپ UV در این پژوهش تجزیه ازن و تولید رادیکالهای هیدروکسیل را جهت تجزیه آلاینده ها تسریع می بخشد. در مطالعه حاضر، یک روش ترکیبی برای حذف آلاینده فنول با مطالعه حاضر، یک روش ترکیبی برای حذف آلاینده فنول با استفاده از سیستم UV/Fe/H₂O₂ استفاده شده است زیرا روش های ترکیبی روش های مقرون به صرفه ای برای تصفیه طیف وسیعی از پساب های صنعتی هستند. همچنین می توان در این روش ها، راکتورها و سایر لوازم جانبی را کاهش داد که این امر هزینه های عملیاتی را بر اساس مصرف انرژی کاهش می دهد.

Fe/H2O2 فـر آيـنـدهـاى ازنـاسـيـون، Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2

فرآیندهای ازناسیون، Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ برای کاهش و حذف آلایندههای آلی از محلولهای آبی و پسابهای صنعتی مؤثر و مفید میباشند. فرآیندهای ازناسیون، Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ منجر به تولید رادیکالهای بسیار فعال میگردد که این رادیکالها پتانسیل بالایی برای اکسیداسیون H₂O و CO₂

را دارند [۸-۱۰]. به طور کلی برای حذف مواد آلی از محلول های آبی روشهای بیولوژیکی و اکسیداسیون شیمیایی مناسب می باشند اما هنگامی که آلاینده های آلی سمی و مقاوم باشند، روش بیولوژیکی آهسته و در حذف آلایندهها ناکارآمد میباشد [۳۴]. از این رو در سالهای اخیر فرآیندهای ازناسیون، Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ که از روشهای اکسیداسیون پیشرفته محسوب میشود، به عنوان ابزار مؤثر و مناسبی برای حذف آلایندههای آلی مطرح شدهاند. توانایی ازن در حذف آلایندههای آبی در سال ۱۸۸۶ توسط مریتنس کشف شد. ازن با ترکیبات آلی موجود در محیط آبی واکنش میدهد. ازن یک گاز ناپایدار است که ناگزیر در همان جایی که قرار است استفاده شود، باید تولید شود. یک کاربرد مهم ازن برای حذف آلودگی از جمله تصفيه فاضلاب [٣۵] و تصفيه گازهای خروجی [٣۶, ۳۷] و همچنین میکروارگانیسمهای غیرفعالکننده [۳۸] می باشد. همچنین تأیید شده است که ازن در اکسیداسیون آلایندهها مؤثرتر از اکسیژن است. علاوه بر این، ازن تنها به اکسیژن تجزیه می شود و هیچ باقیمانده ای در آن باقی نمی ماند [۳۹]. ازن به دو طریق مختلف مستقیم و غیرمستقیم می تواند با مواد موجود در آب واکنش دهد که موجب می شود محصولات مختلفی تولید و با انواع مختلف سینتیک کنترل شود [۴۱,۴۰]. در واكنش مستقيم آلايندهها به طور مستقيم اكسيد مي شوند. واكنش غيرمستقيم شامل توليد راديكالهاى هيدروكسيل مى باشد. اين راديكال ها بسيار ناپايدار بوده و بلافاصله با مولکولهای دیگر واکنش میدهد. در فرآیند ازناسیون همواره دوگونه رادیکال ازن و رادیکال هیدروکسیل تولید می شود. فرآيندهاى Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ در حضور هيدروژن پراکسید و یونهای آهن انجام شده که منجر به تولید رادیکالهای بسیار فعال هیدروکسیل می گردد که این رادیکالها پتانسیل بالایی برای اکسیداسیون اکثر ترکیبات آلی و تبديل به تركيبات ساده مانند CO₂ و H₂O را دارند. اين فرآیندها در دما و فشار محیط انجام می شوند [۱۲]. واکنش های (۱) تا (۶) مکانیزم فرایند Fe/H₂O₂ را نشان میدهد [۲۰–۲۰].

 $Fe^{2+} + H_2O_2 \to Fe^{3+} + OH^- + OH^-$ (1)

$$H_2 O_2 + F e^{3+} \to F e^{2+} + H O O^{-} + H^+$$
 (Υ)

- $Fe^{2+} + HO^{\cdot} \to Fe^{3+} + OH^{-} \tag{(7)}$
- $H0^{\cdot} + H_2 0_2 \rightarrow H00^{\cdot} + H_2 0 \tag{(f)}$
- $Fe^{2+} + H00^{-} \to Fe^{3+} + H00^{-}$ (Δ)
- $Fe^{3+} + H00^{\cdot} \to Fe^{2+} + H^+ + O_2$ (7)

یکی از مزیتهای استفاده از این فرایند این است که یونهای اکسید آهن دوظرفیتی به طور کامل از طریق واکنشهای (۱) و (۳) حذف نمیشوند، زیرا این یونها دوباره میتوانند توسط واکنش (۲) تولید شوند. در این فرآیند، مکانیسم اکسیداسیون فنول و تبدیل آن به H₂O و CO2 مکانیسم رادیکالهای هیدروکسیل انجام میشود [۲۱]. همچنین واکنشهای (۷) و (۸) مکانیزم فرایند ازناسیون را نشان میدهد.

$$H_2 O_2 + 2O_3 \to 20H^2 + 3O_2$$
 (Y)

 $HO_2^- + O_3 \rightarrow HO_2^\cdot + O_3^\cdot \tag{A}$

با الهام از این مزایا، ازن برای حذف VOCها، یعنی ازنزنی کاتالیزوری VOCها استفاده می شود. این فرآیند دما و صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی در مقایسه با واکنش اکسیداسیون کاتالیزوری معمولی، حتی برای آلاینده های نسوز را تا حد زیادی کاهش می دهد [۴۲–۴۴]. همچنین در بیشتر مقالات تحقیقاتی در مورد ازنزنی کاتالیزوری VOCها، از راکتورهای بستر ثابت استفاده شده است. ویژگی خاص دستگاه های ازنزنی کاتالیزوری این است که به یک دستگاه تولید ازن نیاز دارد [۴۵].

۳- مواد و روشها

۱-۳- سامانه مورد استفاده برای روش فنتون

مواد اولیه به کار رفته در این پژوهش شامل فنول (۹///۹۹)، اکسید آهن (۹۹/۹ //)، هیدروژن پراکسید (۳۰ //) اسید هیدروکلریک (۳۷ //) و سود خشک (۹۹/۹ //) تولید شرکت مرک آلمان میباشد. اندازه گیری جرم مواد توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۲۰۱٬۰۱ مدل CP323S ساخت شرکت سار توریوس آلمان انجام گرفت. برای اندازه گیری و تنظیم pH محلولهای آبی از pH متر مدل 2M12 ساخت شرکت فن آزما گستر ایران استفاده شد. دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد استفاده در این مطالعه، مدل UV-2100 ساخت شرکت یونیکو چین میباشد.

به منظور انجام فرآیندهای ازناسیون، Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 از یک راکتور ناپیوسته به حجم ۳ لیتر (استوانهای با قطر ۱۲ سانتی متر و ارتفاع ۲۷ سانتی متر) (شکل۱) از جنس استیل و حاوی لامپ پرتو فرابنفش ۳۰ واتی

مدل TUV30WT8 ساخت شرکت فیلیپس هلند استفاده شد. برای عدم تماس لامپ با محلول، لامپ درون یک استوانه از جنس کوارتز قرار گرفت. برای اختلاط محلول از یک همزن مکانیکی استفاده شد. به منظور نمونه گیری در زمانهای مختلف فرآیند، یک شیر در انتهای راکتور تعبیه شده و نمونه گیری از این محل انجام شد. در این مطالعه، گاز ازن با استفاده از کپسول اکسیژن خلوص بالا (۹۹/۹ ٪) تولید شد. دستگاه ازن ژنراتور مورد استفاده در این پژوهش مدل ARDA-COG 1A ساخت کشور فرانسه و با ظرفیت اسمی ۵ گرم در ساعت تهیه گردید که جریان گاز ورودی به راکتور توسط روتامتر با ظرفیت اسمی ۵/۳ لیتر در دقیقه تنظیم میشد.





۲-۳- نحوه انجام آزمایشها

ابتدا با استفاده از آب مقطر و فنول، یک محلول آبی ستتزی با غلظت ثابت ppm ۱۰۰ فنول تهیه شد. کلیه آزمایشها بر اساس طراحی آزمایش صورت گرفته به روش RSM در دمای محیط و در pt برابر با ۳ و با غلظت ثابت NFOP فنول و به حجم ۲ لیتر انجام شد. فرآیندهای ازناسیون، Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 با توجه به پژوهشهای مشابه و مقالات [۶۴, ۴۶]، در محیطهای اسیدی و در pt برابر با ۳، بازده بسیار بالاتری خواهند داشت. حجم نمونهبرداری جهت اندازه گیری فنول ۵ میلی لیتر بود.

جهت انجام آزمایشها، ۲ لیتر از پساب سنتزی را وارد راکتور کرده و پس از آن با اضافه کردن محلول ۱ نرمال از HCI و محلول ۱ نرمال از pH ،NaOH محلول را تنظیم کرده و در نهایت فرآیند با اضافه کردن اکسید آهن و H₂O₂ به محلول شروع شد. در زمانهای مورد نظر نمونه گیری انجام شد و برای جداسازی کاتالیست اکسید آهن از محلول در نمونهها از

سرنگهای فیلتردار استفاده شد. نمونههای فیلتر شده بلافاصله به ظرفهای نمونه سربسته انتقال یافتند و برای توقف واکنش اکسیداسیون از اتانول ۹۶٪ استفاده شد. همچنین به منظور جلوگیری از تبخیر احتمالی آلایندهها به دلیل فراریت بالا، ظروف نمونه به طور کامل پر میشدند.

3-3- طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ (RSM')

این روش توسط باکس و ویلسون^۲ معرفی گردید [۴۷, ۴۸]. از روش رویه پاسخ به طور گسترده برای مدلسازی و بهینهسازی فرآیندهای اکسایش پیشرفته در تصفیه کاتالیستی آب و پسآب استفاده میشود. این روش نه تنها اثرات خطی، اثرات متقابل و درجه دوم عوامل مؤثر بر پاسخ را تخمین میزند، بلکه یک مدل برای پیشبینی پاسخ در طیف وسیعی از متغیرهای مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط مطلوب برای رسیدن به بالاترین عملکرد را فراهم می کند.

هنگامی که چندین متغیر مستقل مختلف ترکیب شوند و اثر پارامترها روی یکدیگر منجر به تغییر در پاسے مطلوب گردد، روش RSM یک ابزار مؤثر برای بهینهسازی فرایند میباشد. این روش به طور معمول در ارزیابی نتایج و بازده فرایندهای مختلف صنعتی استفاده میشود. روش RSM موجب کاهش قابل توجه آزمایشها شده و امکان مطالعه تعداد زیاد پارامترها و تأثیر متقابل پارامترها را فراهم میسازد. جهت بررسی اثرات انفرادی و متقابل پارامترهای اثرگذار بر راندمان فرآیند نیاز است که مقدار F و P برای هر اثر در دست باشد. مقدار F و P ستونهای تشکیل دهنده جدول آنالیز واریانس مقدار F و P ستونهای تشکیل دهنده جدول آنالیز واریانس میتوان به تحلیل نتایج پرداخت. هر چه مقدار ²R بزرگتر باشد، میتوان نتیجه گرفت که مدل مورد استفاده از دقت بالایی برخوردار است.

از مقدار F و P به دست آمده به راحتی میتوان اثر شرایط عملیاتی و تأثیر پارامترها بر یکدیگر و بر پاسخ را مورد بررسی

قرار داد. هر چه مقدار F بزرگتر و مقدار P کوچکتر شود مقدار اثرگذاری بالاتر است. در روش رویه پاسخ مهم این است که یک مدل معادله ریاضی به منظور تخمین رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ و تعیین تنظیمات بهینه از این متغیرها برای رسیدن به حداکثر پاسخ را برازش نمود. مدل مورد استفاده مرتبه دوم که معمولاً در RSM استفاده می شود به صورت معادله (۹) بیان می شود:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i=1}^k \sum_{i\neq j=1}^k \beta_{ij} x_i x_j \quad (9)$$

+ ε

در رابطه (۹) β_i متغیر پاسخ، β_0 یک ثابت، β_i ضریب همبستگی عوامل خطی، β_{ii} ضریب همبستگی عوامل درجه دوم، β_{ii} فریب همبستگی متقابل $j \in j$ و \mathfrak{z} ترم باقیمانده (خطا) می باشد. در این پژوهش، بازده حذف فنول به عنوان شاخص آلايندههاي VOCs به عنوان تابع هدف مقدار اکسيد آهن، مقدار هیدروژن پراکسید (H2O2) و زمان به عنوان ۳ پارامتر مؤثر برای فرآيندهاي Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ و ميزان گاز ازن، pH و زمان سه پارامتر مؤثر برای ازناسیون در نظر گرفته می شود. آزمایشها شامل ۲۰ آزمایش برای هر یک از فرآیندهای ازناسیون، Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 و در یک راکتور ناپیوسته انجام شد. مقادیر اکسید آهن شامل ۳، ۸، ۱۳، ۱۸ و ۲۳ میلی مولار، مقادیر هیدروژن پراکسید شامل ۴۰، ۷۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی مولار، مقادیر زمان واکنش ۲۰، ۵۰، ۸۰، ۱۱۰ و ۱۴۰ pH و مقادیر $V/Fe/H_2O_2$ و Fe/H_2O_2 و $V/Fe/H_2O_2$ و مقادیر برای فرآیند ازناسیون شامل ۳، ۵، ۷، ۹ و ۱۱، مقادیر جریان گاز ازن ۲/۳، ۶/۰، ۰/۹، ۱/۲ و ۱/۵ لیتر در دقیقه و زمانهای واکنش شامل ۱۰، ۲۵، ۴۰، ۵۵ و ۷۰ دقیقه بود. پارامترهای در نظر گرفته شده در طراحی آزمایش به همراه سطوح مربوطه برای حذف فنول در جدول (۱) مشاهده می شود.

¹ Response Surface Methodology

² Box and Wilson

سطوح	تعداد سطح	پارامتر	رديف
۴۰، ۷۰، ۲۰۰، ۱۳۰، ۱۶۰	۵	H ₂ O ₂ ، (میلی مولار)	١
۳، ۸، ۳۱، ۱۸، ۳۲	۵	، (میلی مولار) ، Fe ₂ O ₃	٢
۲۰، ۵۰، ۸۰، ۱۱۰، ۱۴۰	۵	زمان، (دقيقه)	٣
۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱	۵	pH، (فرايند ازناسيون)	۴
۲/۵ ۵۰/۲ ۰۰/۹ ۰۰/۶ ۰۰/۳	۵	جریان گاز ازن، (لیتر بر دقیقه)	۵
۰۱، ۲۵، ۴۰، ۵۵، ۷۰	۵	زمان ازناسيون، (دقيقه)	۶

جدول (۱) پارامترهای در نظر گرفته شده به همراه سطوح آنها برای حذف فنول

۴- بحث و نتايج

۱-۴- نتایج حذف فنول

با توجه به طراحی آزمایش انجام گرفته و نتایج حاصل، مقادیر R²(adj) مدل پیش بینی شده توسط نرم افزار مینی تب برای حذف فنول در فرآیند Fe/H₂O₂ به ترتیب ۹۵/۹۲ ٪ و ۹۲/۲۹ ٪ و در فرآیند ازناسیون به ترتیب ۹۶/۰۰ ٪ و ۹۲/۴۱ ٪ و در فرآیند ازناسیون به ترتیب ۹۵/۷۸ ٪ و ۹۱/۹۹ ٪ به دست آمد. در شرایط بهینه پارامترها با روش Fe/H₂O₂ حذف ۹۹ درصدی فنول از محلولهای آبی و با روش UV/Fe/H₂O₂ حذف ۹۹ درصدی فنول حاصل شد.

با در نظر گرفتن درصـد حذف فنول به عنوان پاسـخ، جداول (۲) تا (۴) به ترتیب آنالیز واریانس و تأثیر پارامترهای اصـلی بر درصـد حذف را برای برای فرآیندهای Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 و ازناسـیون نشـان میدهد. این نتایج توسـط نرمافزار مینی تب به دست آمدهاند.

همان طور که از جدول (۲) و (۳) مشاهده می شود اکسید آهن و هیدروژن پراکسید (ردیف ۳ و ۴) به دلیل داشتن مقادیر P کوچک تر و F بالاتر تأثیر بیشتری بر میزان حذف فنول داشتهاند. همچنین از جدول (۴) مشاهده می شود که pH (ردیف ۴) به دلیل داشتن مقادیر P کوچک تر و F بالاتر تأثیر بیشتری بر میزان حذف فنول داشته است.

Р	F	Adj MS	Adj SS	Seq SS	DF	منبع	رديف
•/•••	26/16	۵۷۸/۱۲	۵۲۰۳/۰۷	۵۲۰۳/۰۷	٩	Regression	١
•/•• ١	۱۴/۸	۳۲۷/۳۳	٩٨١/٩٩	१९७९/४९	٣	Linear	٢
•/•••	37/19	۷۴۵/۷۸	۷۴۵/۷۸	11.0/08	١	Fe_2O_3	٣
•/•••	۲۷/۹۰	۶۱۶/A۵	۶۱۶/A۵	۷/۵۶	١	$H_{2}O_{2}$	۴
•/•۲٩	۶/۵۳	144/20	144/50	۸۲۶/۵۶	١	Time	۵
•/•••	۴۸/۶۰	1.74/87	8774/•1	8774/•1	٣	Square	۶
•/•••	111/18	7407/47	7401/41	1766/	١	Fe_2O_3 * Fe_2O_3	۷
•/•••	84/10	1417/21	1411/21	1877/88	١	$H_2O_2 * H_2O_2$	٨
•/••٧	11/18	747/27	741/22	241/22	١	Time * Time	٩
• /988	۰/۵۹	13/17	۳٩/٣٧	۳٩/٣٧	٣	Interaction	١٠
۰/۲۸۶	١/٢٧	۲۸/۱۲	۲۸/۱۲	۲۸/۱۲	١	$Fe_2O_3 * H_2O_2$	۱۱
۰/۵۱۴	۰/۴۶	1./12	۱۰/۱۲	۱۰/۱۲	١	$Fe_2O_3 * Time$	11
۰/۸۲۶	•/•۵	1/17	1/17	1/17	١	$H_2O_2 * Time$	١٣
		22/11	221/12	221/12	١٠	Residual Error	14
•/•••	۱۰۹/۵۷	۴۳/۸۳	۲۱۹/۱۳	۲۱۹/۱۳	۵	Lack-of-Fit	۱۵
		٠/۴٠	۲/۰۰	۲/۰۰	۵	Pure Error	18
				5424/20	۱۹	Total	١٧

جدول (۲) آنالیز واریانس فرایند Fe/H₂O₂

Р	F	Adj MS	Adj SS	Seq SS	DF	منبع	رديف
•/•••	26/16	۵۳۱/۷۸	4786/	4776/00	٩	Regression	١
•/•• ١	14/41	۲۸۸/۱۷	194/02	۱۷۸۹/۲۵	٣	Linear	٢
•/•••	۳۳/۱۶	880180	880/80	1.08/20	١	Fe_2O_3	٣
•/•••	21/12	54.121	54./11	۴/۰۰	١	$H_{2}O_{2}$	۴
۰/۰۱۳	٩/٠٩	181/18	181/18	٧٢٩/٠٠	١	Time	۵
•/•••	49/20	۹۸۰/۰۸	294./20	294./20	٣	Square	۶
•/•••	117/78	7738/89	7738/89	1079/29	١	$Fe_2O_3 \\ * Fe_2O_3$	۷
•/•••	۶۵/۱۰	١٢٩۶/٨٣	١٢٩۶/٨٣	1117/41	١	$H_2O_2 * H_2O_2$	٨
•/••۵	۱۲/۷۸	204/00	204/00	204/00	١	Time * Time	٩
۰/۴۵۵	۰/۹۵	۱۸/۸۳	۵۶/۵۰	۵۶/۵۰	٣	Interaction	١٠
•/144	۲/۵۱	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	١	$Fe_2O_3 * H_2O_2$	11
•/Y۵A	•/\•	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	١	Fe ₂ O ₃ * Time	١٢
•/940	•/7٣	۴/۵۰	۴/۵۰	۴/۵۰	١	$H_2O_2 * Time$	۱۳
		19/98	१९९/८•	१९९/८•	١.	Residual Error	14
•/•••	१९/७१	۳٩/۲۷	۱۹۶/۳۷	۱۹۶/۳۷	۵	Lack-of-Fit	۱۵
		•/۵V	۲/۸۳	۲/۸۳	۵	Pure Error	18
				4910/20	۱۹	Total	١٧

جدول (۳) آنالیز واریانس فرایند

جدول (۴) آنالیز واریانس فرایند ازناسیون

Р	F	Adj MS	Adj SS	Seq SS	DF	منبع	رديف
•/•••	۲۵/۲۳	۵۸۸/۰۲	2292/18	5292/12	٩	Regression	١
•/••٢	۱۰/۵۹	745/77	760866/21	34687/20	٣	Linear	٢
•/۵YV	۳۳/ ۰	۷/۷۶	۷/۷۶	۸۴۱/۰۰	١	Ozone	٣
•/•• ١	۲۳/۲۳	۵۴۱/۲۰	541/20	۱۸۹۲/۲۵	١	pH	۴
•/449	•/97	14/48	14/48	٧٢٩/٠٠	١	Time	۵
•/•••	۲۱/۶۱	۵۰۳/۶۴	1010/98	101./9٣	٣	Square	۶
۰/۰۸۳	۳/۷۰	٨۶/۲۶	86/28	۶/۰۲	١	Ozone * Ozone	٧
•/•••	87/38	1422/12	1402/12	12.7/81	١	pH * pH	٨
٠/٨١٨	•/•۶	۱/۳۰	۱/۳۰	۱/۳۰	١	Time * Time	٩
•/• 29	4/08	۱۰۶/۳۳	۳۱۹/۰۰	۳۱۹/۰۰	٣	Interaction	١٠
•/••۴	13/41	۳۱۲/۵۰	۳۱۲/۵۰	۳۱۲/۵۰	١	Ozone * pH	11
•/۶٧•	٠/١٩	۴/۵۰	۴/۵۰	۴/۵۰	١	Ozone * Time	17
٠/٧٧۶	٠/٠٩	۲/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	١	pH * Time	۱۳
		۲۳/۳۰	۲۳۳/۰۲	۲۳۳/۰۲	١٠	Residual Error	14
•/•••	47/89	۴۵/۵۴	777/89	777/89	۵	Lack-of-Fit	۱۵
		۱/•۷	۵/۳۳	۵/۳۳	۵	Pure Error	18
				۵۵۲۵/۲۰	۱۹	Total	١٧

تا (۷) ارائه شده است. همچنین مقادیر P برای کلیه پارامترها نیز در این جداول مشاهده می شود. طبق نتایج به دست آمده ۳–۴– معادله مرتبه دوم پیشبینی شده برای حذف فنول ضرایب معادله (۹) یا همان معادله مرتبه دوم پیشبینی شده توسط نرمافزار مینی تب برای حذف فنول در جدول (۵)

در جدول (۵)، از میان پارامترها، اکسید آهن (ردیف ۲) بیشترین تأثیر را بر میزان حذف فنول تحت فرآیند Fe/H₂O₂ به همراه داشته است. در میان تأثیر متقابل پارامترها بر میزان حذف نیز پارامتر Fe₂O₃*H₂O₂ (ردیف ۸) بیشترین تأثیر را داشته است.

طبق نتایج به دست آمده در جدول (۵)، از میان پارامترها، اکسید آهن (ردیف ۲) بیشترین تأثیر را بر میزان حذف فنول تحت فرآیند Fe/H2O2 به همراه داشته است. در میان تأثیر Fe2O3*H2O2 به میزان حذف نیز پارامتر Fe2O3*H2O2 (ردیف ۸) بیشترین تأثیر را داشته است. طبق نتایج جدول (۶)،

هیدروژن پراکسید (ردیف۳) بیشترین تأثیر را بر میزان حذف فنول تحت فرآیند UV/Fe/H₂O₂ به همراه داشته است. در میان تأثیر متقابل پارامترها بر میزان حذف نیز پارامتر Fe₂O₃*H₂O₂ (ردیف۸) بیشترین تأثیر را داشته است. بر اساس نتایج جدول (۷)، از میان پارامترها، PH (ردیف۳) بیشترین تأثیر را بر میزان حذف فنول تحت فرآیند ازناسیون به همراه داشته است. در میان تأثیر متقابل پارامترها بر میزان حذف نیز پارامتر PH*P

Р	Т	SE Coef	Coef	Term	رديف
۰/۰۰۵	$-\pi/\Delta\Lambda$	78/0988	-1•7/771	Constant	١
•/•••	۵/۸۰۷	1/7787	1./.94	Fe_2O_3	٢
•/•••	۵/۲۸۲	•/۲۹۵۹	1/088	$H_{2}O_{2}$	٣
•/• ٣٩	۲/۵۵۴	•/29•2	•/741	Time	۴
• / • • •	-1•/547	•/•٣٧۵	- ۰ /۳۹۵	$Fe_2O_3 \\ * Fe_2O_3$	۵
•/•••	- λ/・・ ٩	•/•• ١•	-•/•• \ •	$H_2O_2*H_2O_2$	۶
• / • • Y	- 7 /744	•/•• ١•	-•/••٣	Time * Time	٧
۰/۲۸۶	١/١٢٨	•/• \ \ \ \	•/• ١٢	$Fe_2O_3 * H_2O_2$	٨
•/۵۱۴	• /88V	•/• 111	•/••٧	Fe ₂ O ₃ * Time	٩
۰/۸۲۶	-•/77۶	٠/٠٠١٨	_•/•••	$H_2O_2 * Time$	١٠

جدول (۶) ضرایب معادله مرتبه دوم پیشبینی شده توسط نرمافزار مینی تب برای حذف فنول تحت فرایند UV/Fe/H2O2

Р	Т	SE Coef	Coef	Term	رديف
• / • • ۶	-٣/۴۲۵	20/1106	-97/XV7•	Constant	١
•/•••	۵/۷۵۹	١/۶۴٩٨	۹/۵۰۰۸	Fe_2O_3	٢
•/•••	۵/۲۰۸	٠/٢٨٠٩	1/4878	$H_{2}O_{2}$	٣
۰/۰۱۳	۳/۰ ۱۶	•/2754	•/٨٣•٧	Time	۴
•/•••	-1•/۵٩۶	•/•۳۵۶	-•/٣٧٧٣	Fe ₂ O ₃ * Fe ₂ O ₃	۵
•/•••	-X/•&Y	•/•• • •	-•/•• \ •	$H_2O_2*H_2O_2$	Ŷ
•/••۵	$- \psi/\Delta V \Delta$	•/•• • •	۵۳۰۰/۰۰	Time * Time	٧
•/144	1/014	۰/۰۱۰۵	•/• 184	$Fe_2O_3 * H_2O_2$	٨
۰/۷۵۸	٠/٣١٧	۰/۰ ۱۰۵	•/••٣٣	$Fe_2O_3 * Time$	٩
•/940	-•/۴V۵	۰/۰۰۱۸	-•/••A	$H_2O_2 * Time$	١٠

Р	Т	SE Coef	Coef	Term	رديف
۰/۲۳۹	-1/202	44/447 <i>4</i>	-41/1222	Constant	١
۰/۵۷۷	-•/۵VV	31/2206	$-1\lambda/VV1V$	Ozone	٢
• / • • ١	۴/۸۱۹	4/1420	22/220	рН	٣
•/449	• /YAA	•/9310	۰/۴۹۷۵	Time	۴
۰/۰۸۳	-1/974	1./8988	- ۲ • /۵ λ • λ	Ozone * Ozone	۵
•/•••	$-\gamma/\lambda$ ۹۷	•/74•4	-1/9 • • ۶	pH * pH	۶
۰/۸۱۸	-•/۲۳۶	•/••۴٣	-•/•• \ •	Time * Time	٧
•/••۴	37/882	2/2660	1./4184	Ozone * pH	٨
• /97 •	• /۴۳۹	٠/٣٧٩٣	•/1884	Ozone * Time	٩
۰/۷۷۶	-•/ ٢ ٩٣	۰/۰۵۶۹	-•/• \۶Y	pH * Time	١٠

جدول (۷) ضرایب معادله مرتبه دوم پیشبینی شده توسط نرمافزار مینی تب برای حذف فنول تحت فرایند ازناسیون

۴-۴- تأثیر متقابل پارامترهای مؤثر بر حذف فنول

شــکلهای (۲) تا (۴) به ترتیب تأثیر متقابل پارامترهای مؤثر بر حذف فنول برای فرآیندهای Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O دقیقه با و ازناسیون را نشان میدهد. در زمانهای کمتر از ۵۰ دقیقه با افزایش میزان هیدروژن پراکســید، میزان بازده حذف فنول همچنان نامطلوب بوده و این مسئله بیان گر این است که برای حذف فنول تحت فرآیند Fe/H₂O₂ با بازده بالا به زمان واکنش بیشتر از ۵۰ دقیقه نیاز میباشد.

همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان غلظت هیدروژن پراکسید تا ۱۳۵ میلی مولار، بازده حذف نیز افزایش مییابد اما با افزایش بیشتر هیدروژن پراکسید، بازده حذف افزایش اندکی داشته و تقریباً ثابت میماند. با افزایش هیدروژن پراکسید میزان تولید رادیکالهای هیدروکسیل افزایش یافته و بازده حذف افزایش مییابد. هنگامی که میزان هیدروژن پراکسید در محلول زیاد باشد، طبق معادله (۴) خود هیدروژن پراکسید اضافی با رادیکالهای آزاد هیدروکسیل واکنش میدهد و موجب مصرف این رادیکالها میشود. این مسئله بیانگر این است که وجود هیدروژن پراکسید اضافی در محلول موجب افزایش بازده حذف فنول نخواهد بود.

همانطور که مشاهده می شود، مقدار Fe₂O₃ دارای یک مقدار بهینه میباشد. با افزایش مقدار Fe₂O₃ تا مقدار بهینه، بازده حذف فنول نیز افزایش مییلبد اما پس از مقدار بهینه با افزایش Fe₂O₃، بازده حذف کاهش مییابد. تا قبل از مقدار بهینه هر چه مقدار Fe₂O₃ افزایش یابد، مطابق با معادله (۱) میزان تولید رادیکالهای آزاد هیدروکسیل نیز افزایش مییابد اما مقدار اضافی Fe₂O₃ موجب می شود که این رادیکالها طبق

معادله (۳) خود با یونهای +Fe² واکنش داده و مصرف می شوند که منجر به کاهش بازده حذف می گردد.

در زمانهای پایین با افزایش میزان هیدروژن پراکسید، میزان بازده حذف فنول همچنان مناسب نمیباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان غلظت هیدروژن پراکسید بازده حذف نیز افزایش مییابد اما با افزایش بیشتر از ۱۳۵ میلی مولار هیدروژن پراکسید، بازده حذف افزایش اندکی داشته و تقریباً ثلبت میملند. با افزایش هیدروژن پراکسید میزان تولید رادیکالهای هیدروکسیل افزایش یافته و بازده حذف افزایش مییابد.

هنگامی که میزان هیدروژن پراکسید در محلول زیاد باشد، طبق معادله (۴) خود هیدروژن پراکسید اضافی با رادیکالهای آزاد هیدروکسیل واکنش میدهد و موجب مصرف این رادیکالها میشود. این مسئله بیان گر این است که وجود هیدروژن پراکسید اضافی در محلول موجب افزایش بازده حذف فنول نخواهد بود. در فرآیند 20/Fe/H2 با افزایش مقدار کاتالیست، میزان سایتهای فعال موجود در سطح کاتالیست برای تجزیه هیدروژن پراکسید افزایش یافته و منجر به تولید بیشتر رادیکالهای آزاد هیدروکسیل می گردد. به همین دلیل میزان بازده فرآیند 20/Fe/H2 بیشتر از فرآیند همین دلیل میزان بازده فرآیند 20/Fe/H2 بیشتر از فرآیند Fe/H2O2 می باشد.

سایر پژوهشهای انجام شده نیز این مسئله را تأیید مینمایند. به عنوان مثال، کاویتا و پالانیولو در سال ۲۰۰۴ میلادی برای حذف فنول و یوون و همکاران در سال ۲۰۰۰ برای حذف ۴-کلروفنول از فرآیندهای Fe/H2O2 و UV/Fe/H2O2 استفاده کردند که در نهایت در آن پژوهش، بازده فرآیند UV/Fe/H2O2 بیشتر از فرآیند Fe/H2O2 گزارش شده بود (۴۶, ۴۹].

در زمانهای پایین با افزایش میزان ازن، میزان بازده حذف فنول همچنان مناسب نمیباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش pH بازده حذف نیز افزایش مییابد و در محیطهای بازی بازده حذف نسبت به محیطهای اسیدی بیشتر است. همانگونه که مشاهده میشود، پارامتر pH بر بازده حذف تأثیر

بسیار زیادی دارد. اگرچه سایر پارامترها در مقادیر بهینه باشند، اما در صورتی که pH محیط پایین باشد، بازده حذف همچنان پایین خواهد بود.



شکل (۲) تأثیر متقابل پارامترهای مؤثر بر حذف فنول برای فرایند Fe/H₂O₂



شکل (۳) تأثیر متقابل پارامترهای مؤثر بر حذف فنول برای فرایند UV/Fe/H2O2

شکل (۴) تأثیر متقابل پارامترهای مؤثر بر حذف فنول برای فرایند ازناسیون

۵- نتیجهگیری

اهم نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان به صورت زیر ارائه نمود:

* [H2O2]، Fe/H2O2 و زمان برای فرآیندهای Fe/H2O2 و Fe/H2O2 و زمان واکنش برای PH و زمان واکنش برای فرآیند ازناسیون به عنوان پارامترهای با اثرگذاری بالا بر درصد حذف شاخته شدند و با استفاده از طراحی آزمایش به روش RSM مشخص شد که این پارامترها دارای اثر متقابل بر هم هستند. اثرات متقابل این پارامترها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

* در شــرایط یکســان، بازده حـذف VOCهـا در فرآینـد UV/Fe/H2O2 به علت تولید رادیکال هیدروکسـیلهای بیشـتر، بیش از فرآیند Fe/H2O2 است.

* با استفاده از نرمافزار مینی تب و با روش RSM مدل مرتبه دوم برای حذف فنول از محلولهای آبی توسط فرآیندهای Fe/H2O2 و IV/Fe/H2O2 و ازناسیون به صورت مجزا پیش بینی شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده با ضریب همبستگی بسیار بالایی نتایج تجربی را برازش نموده و می تواند در شرایط دیگر نیز به کار گرفته شود.

* مقادیر R^2 و (R²(adj) مدل پیشبینی شده برای حذف فنول در فرآیند $R^2(adj)$ و در فرآیند در فرآیند Fe/H_2O_2 به ترتیب N/97/9 و N/7/1 و در فرآیند UV/Fe/H₂O₂ به ترتیب N/97/9 و در فرآیند. ازناسیون به ترتیب N/97/9 و N/97/9 به دست آمد.

* مقادیر بهینه پارامترهای [H2O2]، Fe2O3، زمان واکنش (دقیقه) در حذف فنول به روش Fe/H2O2 به ترتیب برابر با

۱۵/۴۷، ۱۰۱/۸۱ و ۱۱۶/۹۶ و به روش UV/Fe/H₂O₂ به ترتیب ۱۰۰، ۱۳/۵۱، ۱۱۲/۱۲ به دست آمد. همچنین مقادیر بهینه پارامترهای pH ، گاز ازن و زمان واکنش برای فرآیند ازناسیون به ترتیب ۷/۷۴، ۱/۵ و ۴۸/۹۵ به دست آمد.

۹۹ حذف ۹۹ حذف ۴۰/H2O2 حذف ۹۹ در شرایط بهینه پارامترها با روش Fe/H2O2 حذف ۹۹ درصدی فنول از محلولهای آبی و با روش فنتون UV/Fe/H2O2 حذف ۹۹/۵ و با فرآیند ازناسیون حذف ۵۹/۵ درصدی فنول حاصل گردید.

* مقایسه فرآیندهای Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O₂ و ازناسیون نشان میدهد که هر سه فرآیند قابلیت حذف ترکیبات آلی فرار از پساب با بازده بالا را دارا میباشند، اما فرآیند ازناسیون در مدت زمان کمتری نسبت به فرآیندهای دیگر قادر به حذف آلاینده ها از پساب خواهد بود. از طرفی فرآیند ازناسیون در محیط خنثی و بازی عملکرد بهتری داشته در صورتی که فرآیندهای Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O در محیط اسیدی عملکرد بهتری دارند. علاوه بر این ها فرآیند ازناسیون هزینه بیشتری نسبت به فرآیندهای Fe/H₂O₂ و UV/Fe/H₂O در

- [13] L. Škodič, S. Vajnhandl, J. Volmajer Valh, T. Željko, B. Vončina, A. Lobnik (2017)"Comparative study of reactive dyes oxidation by H₂O₂/UV, H₂O₂/UV/Fe₂+ and H₂O₂/UV/Fe Processes", *Ozone: Science & Engineering*, 39, no. 1, 14-23.
- [14] Y.-H. Chuang, K. M. Parker, W. A. Mitch (2016)"Development of predictive models for the degradation of halogenated disinfection byproducts during the UV/H2O2 advanced oxidation process", *Environmental science & technology*, 50, no. 20, 11209-11217.
- [15] J. P. Hunt,H. Taube (1952)"The photochemical decomposition of hydrogen peroxide. Quantum yields, tracer and fractionation effects", *Journal of the American Chemical Society*, 74, no. 23, 5999-6002.
- [16] J. Yoon, Y. Lee, S. Kim (2001)"Investigation of the reaction pathway of OH radicals produced by Fenton oxidation in the conditions of wastewater treatment", *Water Science and Technology*, 44, no. 5, 15-15.
- [17] M. M. Arimi, Y. Zhang, S. S. Namango,S.-U. Geißen (2016)"Reuse of recalcitrant-rich anaerobic effluent as dilution water after enhancement of biodegradability by Fenton processes", *Journal of environmental management*, 168, 10-15.
- [18] S. Giannakis, M. I. P. López, D. Spuhler, J. A. S. Pérez, P. F. Ibáñez, C. Pulgarin (2016)"Solar disinfection is an augmentable, in situ-generated photo-Fenton reaction— Part 1: A review of the mechanisms and the fundamental aspects of the process", *Applied Catalysis B: Environmental*, 199, 199-223.
- [19] Y. Yuan, B. Lai, P. Yang, Y. Zhou (2016)"Treatment of ammunition wastewater by the combined Fe0/air and Fenton process (1stFe0/air-Fenton-2ndFe0/air)", *Journal* of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 65, 286-294.
- [20] L. A. G. Mora-Tovar, F. J. R. Valadez, O. Garcia, D. Fernandez, A. I. Zarate, "(Science for Solving Society's Problems Challenge Grant Winner) In-Situ Electrochemical Generation of the Fenton Reagent for the Treatment of Human Wastewater," in 229th ECS Meeting (May 29-June 2, 2016), 2016: ECS.
- [21] A. J. Dos Santos, M. D. De Lima, D. R. Da Silva, S. Garcia-Segura, C. A. Martínez-Huitle (2016)"Influence of the water hardness on the performance of electro-Fenton approach: decolorization and mineralization of Eriochrome Black T", *Electrochimica Acta*, 208, 156-163.
- [22] M. S. Johnson, E. J. Nilsson, E. A. Svensson, S. Langer (2014)"Gas-phase advanced oxidation for effective, efficient in situ control of pollution", *Environmental science & technology*, 48, no. 15, 8768-8776.
- [23] Z. Pengyi, L. Fuyan, Y. Gang, C. Qing,Z. Wanpeng (2003)"A comparative study on decomposition of gaseous toluene by O₃/UV, TiO₂/UV and O₃/TiO₂/UV", *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 156, no. 1-3, 189-194.
- [24] M. S. Kamal, S. A. Razzak, M. M. Hossain (2016)"Catalytic oxidation of volatile organic compounds

- مراجع
- M. Kampa, E. Castanas (2008) "Human health effects of air pollution", *Environmental pollution*, 151, no. 2, 362-367.
- [2] W. Miekisch, J. K. Schubert, G. F. Noeldge-Schomburg (2004)"Diagnostic potential of breath analysis—focus on volatile organic compounds", *Clinica chimica acta*, 347, no. 1-2, 25-39.
- [3] R.-J. Huang, Y. Zhang, C. Bozzetti, K.-F. Ho, J.-J. Cao, Y. Han, K. R. Daellenbach, J. G. Slowik, S. M. Platt, F. Canonaco (2014)"High secondary aerosol contribution to particulate pollution during haze events in China", *Nature*, 514, no. 7521, 218-222.
- [4] I. A. f. R. o. Cancer, Agents classified by the IARC monographs, volumes 1-129, 2021," ed.
- [5] T. K. Poddar,K. K. Sirkar (1997)"A hybrid of vapor permeation and membrane-based absorption-stripping for VOC removal and recovery from gaseous emissions", *Journal of membrane science*, 132, no. 2, 229-233.
- [6] W. Li, J. Wang, H. Gong (2009) "Catalytic combustion of VOCs on non-noble metal catalysts", *Catalysis today*, 148, no. 1-2, 81-87.
- [7] B. Liu, J. Ji, B. Zhang, W. Huang, Y. Gan, D. Y. Leung, H. Huang (2022)"Catalytic ozonation of VOCs at low temperature: A comprehensive review", *Journal of Hazardous Materials*, 442, p. 126847.
- [8] M. Handa, Y. Lee, M. Shibusawa, M. Tokumura,Y. Kawase (2013)"Removal of VOCs in waste gas by the photo-Fenton reaction: effects of dosage of Fenton reagents on degradation of toluene gas in a bubble column", *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 88, no. 1, 88-97.
- [9] Y. Lee, D. Gerrity, M. Lee, S. Gamage, A. Pisarenko, R. A. Trenholm, S. Canonica, S. A. Snyder,U. Von Gunten (2016)"Organic contaminant abatement in reclaimed water by UV/H₂O₂ and a combined process consisting of O₃/H₂O₂ followed by UV/H₂O₂: prediction of abatement efficiency, energy consumption, and byproduct formation", *Environmental science & technology*, 50, no. 7, 3809-3819.
- [10] L. Chen, J. Ma, X. Li, J. Zhang, J. Fang, Y. Guan, P. Xie (2011)"Strong enhancement on Fenton oxidation by addition of hydroxylamine to accelerate the ferric and ferrous iron cycles", *Environmental Science & Technology*, 45, no. 9, 3925-3930.
- [11] J. J. López-Peñalver, M. Sánchez-Polo, C. V. Gómez-Pacheco, J. Rivera-Utrilla (2010)"Photodegradation of tetracyclines in aqueous solution by using UV and UV/H₂O₂ oxidation processes", *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 85, no. 10, 1325-1333.
- [12] M. Li, Z. Qiang, C. Pulgarin, J. Kiwi (2016)"Accelerated methylene blue (MB) degradation by Fenton reagent exposed to UV or VUV/UV light in an innovative micro photo-reactor", *Applied Catalysis B: Environmental*, 187, 83-89.

MnOx loaded spherical alumina catalyst", *Applied Catalysis B: Environmental*, 198, 100-111.

- [37] H. Wang, Z. Zhuang, C. Sun, N. Zhao, Y. Liu,Z. Wu (2016)"Numerical evaluation of the effectiveness of NO2 and N2O5 generation during the NO ozonation process", *Journal of Environmental Sciences*, 41, 51-58.
- [38] L.-Z. Deng, A. S. Mujumdar, Z. Pan, S. K. Vidyarthi, J. Xu, M. Zielinska,H.-W. Xiao (2020)"Emerging chemical and physical disinfection technologies of fruits and vegetables: a comprehensive review", *Critical reviews in food science and nutrition*, 60, no. 15, 2481-2508.
- [39] K. Li, J. Ji, M. He,H. Huang (2020)"Complete oxidation of formaldehyde over a Pd/CeO₂ catalyst at room temperature: tunable active oxygen species content by non-thermal plasma activation", *Catalysis Science & Technology*, 10, no. 18, 6257-6265.
- [40] D. LI,J. QU (2009)"The progress of catalytic technologies in water purification: A review", *Journal of Environmental Sciences*, 21, no. 6, 713-719.
- [41] A. Pintar (2003)"Catalytic processes for the purification of drinking water and industrial effluents", *Catalysis today*, 77, no. 4, 451-465.
- [42] J. Ji, Y. Fang, L. He,H. Huang (2019)"Efficient catalytic removal of airborne ozone under ambient conditions over manganese oxides immobilized on carbon nanotubes", *Catalysis Science & Technology*, 9, no. 15, 4036-4046.
- [43] Y. Yu, J. Ji, K. Li, H. Huang, R. P. Shrestha, N. T. K. Oanh, E. Winijkul, J. Deng (2020)"Activated carbon supported MnO nanoparticles for efficient ozone decomposition at room temperature", *Catalysis Today*, 355, 573-579.
- [44] Y. Yu, S. Liu, J. Ji,H. Huang (2019)"Amorphous MnO₂ surviving calcination: an efficient catalyst for ozone decomposition", *Catalysis Science & Technology*, 9, no. 18, 5090-5099.
- [45] A. Cabrol, A. Lejeune, R. Lebullenger, A. Denicourt-Nowicki, A. Roucoux, A. Couvert, P.-F. Biard (2021)"Simulation and optimization of the removal of toluene in air by ozonation with a catalytic open-cell foam", *Chemical Engineering Research and Design*, 168, 453-464.
- [46] J. Yoon, S. Kim, D. Lee, J. Huh (2000)"Characteristics of p-chlorophenol degradation by Photo Fenton oxidation", *Water science and technology*, 42, no. 3-4, 219-224.
- [47] G. E. Box,K. Wilson (1951)"On the experimental attainment of optimum conditions", *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 13, no. 1, 1-45.
- [48] G. E. Box,K. B. Wilson (1992)"On the experimental attainment of optimum conditions", *Breakthroughs in statistics: methodology and distribution*, 270-310.
- [49] V. Kavitha,K. Palanivelu (2004)"The role of ferrous ion in Fenton and photo-Fenton processes for the degradation of phenol", *Chemosphere*, 55, no. 9, 1235-1243.

(VOCs)–A review", *Atmospheric Environment*, 140, 117-134.

- [25] H. Huang, H. Huang, Q. Feng, G. Liu, Y. Zhan, M. Wu, H. Lu, Y. Shu,D. Y. Leung (2017)"Catalytic oxidation of benzene over Mn modified TiO₂/ZSM-5 under vacuum UV irradiation", *Applied Catalysis B: Environmental*, 203, 870-878.
- [26] H. Huang, H. Huang, Y. Zhan, G. Liu, X. Wang, H. Lu, L. Xiao, Q. Feng, D. Y. Leung (2016)"Efficient degradation of gaseous benzene by VUV photolysis combined with ozone-assisted catalytic oxidation: Performance and mechanism", *Applied Catalysis B: Environmental*, 186, 62-68.
- [27] H. Huang, G. Liu, Y. Zhan, Y. Xu, H. Lu, H. Huang, Q. Feng, M. Wu (2017)"Photocatalytic oxidation of gaseous benzene under VUV irradiation over TiO₂/zeolites catalysts", *Catalysis Today*, 281, 649-655.
- [28] H. Huang, X. Ye, W. Huang, J. Chen, Y. Xu, M. Wu, Q. Shao, Z. Peng, G. Ou, J. Shi (2015)"Ozone-catalytic oxidation of gaseous benzene over MnO2/ZSM-5 at ambient temperature: Catalytic deactivation and its suppression", *Chemical Engineering Journal*, 264, 24-31.
- [29] H. HAZRATI,J. SHYAEGAN (2015)"STUDY OF MEMBRANE BIOREACTOR SYSTEM IN BIOLOGICAL SEPARATION OF VOLATILE ORGANIC COMPONENTS FROM PETROCHEMICAL WASTEWATER".
- [30] M. Rahimi, M. Soleiman (2013)"Mass Transfer Modeling for Volatile Organic Compounds Absorption in Rotating Packed Beds", *Journal of separation science and engineering*, 5, 1-10.
- [31] J. Cui, S. Liu, H. Xue, X. Wang, Z. Hao, R. Liu, W. Shang, D. Zhao, H. Ding (2021)"Catalytic ozonation of volatile organic compounds (ethyl acetate) at normal temperature", *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 32, 159-167.
- [32] U. H. Dahiru, F. Saleem, K. Zhang, A. P. Harvey (2021)"Removal of cyclohexane as a toxic pollutant from air using a non-thermal plasma: influence of different parameters", *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9, no. 1, p. 105023.
- [33] S. Tian, S. Zhan, Z. Lou, J. Zhu, J. Feng, Y. Xiong (2021)"Electrodeposition synthesis of 3D-NiO1-δ flowers grown on Ni foam monolithic catalysts for efficient catalytic ozonation of VOCs", *Journal of Catalysis*, 398, 1-13.
- [34] J. Xu, J. Tang, S. A. Baig, X. Lv,X. Xu (2013)"Enhanced dechlorination of 2, 4-dichlorophenol by Pd/FeFe₃O₄ nanocomposites", *Journal of hazardous materials*, 244, 628-636.
- [35] B. Langlais, D. A. Reckhow, D. R. Brink (2019)*Ozone in water treatment: application and engineering*. Routledge.
- [36] F. Lin, Z. Wang, Q. Ma, Y. Yang, R. Whiddon, Y. Zhu, K. Cen (2016)"Catalytic deep oxidation of NO by ozone over

Comparative Removal of Volatile Organic Compounds from Aqueous Environment Using Ozonation, Fe/H₂O₂ and UV/Fe/H₂O₂ Processes

Parizad Rezaei Behbehani Vafa*, Mohammad Yousefi, Shahram Arzani

Department of Chemical Engineering, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran

ABSTRACT

Volatile organic compounds (VOCs) are among of the most important and dangerous pollutants in aquatic environments, which should be removed effectively from aquatic environments due to their high toxicity and adverse effects on human health and other organisms. Among the methods studied on the removal of VOCs, ozonation, Fe/H₂O₂ and UV/Fe/H₂O₂ processes have high removal efficiency. In this research, the removal of phenol from the aqueous environment was done by ozonation, Fe/H₂O₂ and UV/Fe/H₂O₂ processes on an experimental scale. In order to conduct research on experiments and the effect of interaction between parameters and to determine the optimal conditions, the design of the experiments was carried out using the RSM method. All tests were performed at ambient temperature. Fe₂O₃ and H₂O₂ parameters in millimolar and reaction time (minutes) on Fe/H₂O₂ and UV/Fe/H₂O₂ processes and pH, ozone gas flow and reaction time parameters for ozonation process were identified as parameters with high effect on removal percentage. Under optimal conditions of the parameters, 99% of phenol was removed from aqueous solutions by the Fe/H₂O₂ method, 99.3% was removed by the Fenton UV/Fe/H₂O₂ method, and 99.5% of phenol was removed by the ozonation process. The comparison of Fe/H₂O₂ and UV/Fe/H₂O₂ and ozonation processes show that all three processes have the ability to remove volatile organic compounds from wastewater with high efficiency, but the ozonation process will be able to remove pollutants from wastewater in less time than other processes. Using the RSM method, a quadratic equation with a very high correlation coefficient was fitted. The R^2 and $R^2(adj)$ values of the predicted model for phenol removal in the Fe/H₂O₂ process and 92.25% respectively, and in the were 95.92% UV/Fe/H₂O₂ process, 96% and 92.41% and in the ozonation process, 95.78% and 91.99% respectively.

ARTICLE INFO

Article history: Received: April 16, 2023 Received in revised form: July 30, 2023 Accepted: August 15, 2023

Key words: VOCs Phenol Fe/H₂O₂ UV/Fe/H₂O₂ Ozonation RSM

* Corresponding author parizad_re2005@yahoo.com

All right reserved.